

Prawo własności przemysłowej. Komentarz

Dowiedz się więcej na www.ksiegarnia.beck.pl

Przedmowa

Prezentowana publikacja – Prawo własności przemysłowej. Komentarz to pierwszy na rynku komentarz uwzględniający najnowsze nowelizacje przedmiotowej ustawy, w tym ustawę z 16.10.2019 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 2309), a także projektowane zmiany dotyczące tej ustawy. Jednocześnie w komentarzu pozostawiono część rozważań, zachowujących aktualność również obecnie, poczynionych przez niestety już nieżyjących, cenionych i nieodżałowanych przedstawicieli doktryny, których bardzo Nam wszystkim brakuje, a mianowicie przez Pana dra Piotra Kostańskiego – pełniącego funkcję redaktora poprzednich dwóch wydań i jednego z Autorów, a także przez Pana profesora Andrzeja Szewca. Z uwagi na znacząco większą objętość nowego wydania komentarza, wydawnictwo zdecydowało o jego publikacji w serii Duże Komentarza Becka.

Autorzy komentarza po raz pierwszy poddali analizie wprowadzone rozwiązania normatywne w prawie własności przemysłowej. Ponadto zostały omówione regulacje prawa unijnego i międzynarodowego w odniesieniu do poszczególnych praw własności przemysłowej. Komentarz do poszczególnych przepisów prawnych dotyczy w pierwszej kolejności najnowszych zmian wprowadzonych w ustawie – Prawo własności przemysłowej, a następnie zawiera rozważania oparte na dotychczasowym dorobku orzecznictwa sądów polskich i europejskich.

W komentarzu uwzględniono w szerokim zakresie – oprócz dorobku doktryny – najnowsze orzecznictwo polskich sądów powszechnych oraz Sądu Najwyższego, a także wojewódzkich sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Przedstawiono również orzeczenia Sądu UE oraz Trybunału Sprawiedliwości UE wskazując na zmiany w wykładni przepisów prawa unijnego. W rozważaniach Autorzy skorzystali również z praktyki orzeczniczej Urzędu Patentowego RP, EUIPO oraz Europejskiego Urzędu Patentowego. Publikacja ta będzie pomocna w rozwiązywaniu szeregu trudnych problemów prawnych odnoszących do poszczególnych instytucji z zakresu prawa własności przemysłowej.

Autorami komentarza są znani i cenieni specjaliści z zakresu prawa własności przemysłowej, funkcjonujący w praktyce jako sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Sądu Najwyższego, adwokaci, radcy prawni oraz rzecznicy patentowi, będący jednocześnie pracownikami naukowo-dydaktycznymi uczelni wyższych. To połączenie doświadczenia praktycznego z pracą w uczelni daje gwarancję najwyższej jakości przekazywanej wiedzy i umiejętności w zakresie komentowania obowiązujących i projektowanych rozwiązań normatywnych.

Komentarz jest kierowany przede wszystkim do radców prawnych, adwokatów, rzeczników patentowych oraz sędziów zajmujących się w praktyce problematyką prawa własności intelektualnej. Stanowi również cenne źródło wiedzy dla pracowników uczelni wyższych, doktorantów i studentów.

Wyrażam nadzieję, że komentarz spotka się z dużym zainteresowaniem ze strony środowiska prawniczego, stanowiąc pomocny materiał źródłowy dla wszystkich zajmujących się prawem własności przemysłowej.

Publikacja uwzględnia stan prawny na 1.1.2020 r.

prof. dr hab. Joanna Sieńczyło-Chlabicz

[Przejdź do księgarni →](#)